

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-153185

(P2008-153185A)

(43) 公開日 平成20年7月3日(2008.7.3)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/10 (2006.01)	H05B 33/10	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2007-23795 (P2007-23795) (22) 出願日 平成19年2月2日(2007.2.2) (31) 優先権主張番号 特願2006-313024 (P2006-313024) (32) 優先日 平成18年11月20日(2006.11.20) (33) 優先権主張国 日本国(JP) (出願人による申告) 平成18年度地域新生コンソーシアム研究開発事業、委託研究、産業再生法第30条の適用を受ける特許出願	(71) 出願人 305060567 国立大学法人富山大学 富山県富山市五福3190 (72) 発明者 岡田 裕之 富山県富山市五福3190 国立大学法人 富山大学内 (72) 発明者 中 茂樹 富山県富山市五福3190 国立大学法人 富山大学内 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 BB03 CC33 CC42 CC45 FF00 FF15 GG06 GG35
--	--

(54) 【発明の名称】 有機EL材料薄膜の形成および装置

(57) 【要約】

【課題】

面積ディスプレイや面光源等の有機EL素子用の膜厚均一な大面積有機材料塗布方法及び装置を提供する。

【解決手段】

本発明は、溶液化された有機EL材料をスジむらやフォトルミネセンスむらが無く 均一で、極薄膜と言われる100nm±2nmの膜厚を得るため、溶液化された有機EL材料を含ませたローラー等の塗布装置に振動装置を利用して上下又は左右に振動させ、被塗布試料を載せたステージを必要塗布料に応じて塗布装置に対してスweepさせることで、溶液化された有機EL材料を含ませたローラー等の塗布装置に被塗布試料を圧着させながら均一に有機EL材料を塗布させる方法を提供する。

【選択図】

なし

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

溶液化された有機 E L 材料を塗布する手段、被塗布材料を振動させる手段、被塗布材料を必要塗布量に応じて移動させる手段とを備える装置により、有機 EL 材料の薄膜を形成させる方法であって、溶液化された有機 E L 材料を塗布する工程において、被塗布材料を振動させながら圧着・移動させることを特徴とする有機 E L 材料薄膜の形成方法。

【請求項 2】

振動させる手段が、振動装置によるものであって、その振動数が 3kHz ~ 10kHz である請求項 1 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成方法。

【請求項 3】

振動装置の振幅が 2 ミクロン程度である請求項 3 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成方法。

【請求項 4】

振動装置の移動速度が 10cm/sec である請求項 3 または 4 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成方法。

【請求項 5】

被塗布材料に 100nm の有機 EL 材料が塗布される請求項 1 ~ 4 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成方法。

【請求項 6】

溶液化された有機 E L 材料を塗布する手段、被塗布材料を振動させる手段、被塗布材料を必要塗布量に応じて移動させる手段とを備えることを特徴とする有機 E L 材料薄膜の形成装置。

【請求項 7】

振動させる手段が、振動装置によるものであって、その振動数が 3kHz ~ 10kHz である請求項 6 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成装置。

【請求項 8】

振動装置の振幅が 2 ミクロン程度である請求項 7 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成装置。

【請求項 9】

振動装置の移動速度が 10cm/sec である請求項 6 または 7 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成装置。

【請求項 10】

被塗布材料に 100nm の有機 EL 材料が塗布される請求項 1 ~ 4 に記載の有機 E L 材料薄膜の形成装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、所定の基材上に有機エレクトロルミネッセンス(以下、有機 E L)材料の薄膜を形成する薄膜形成方法およびその装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来の有機 E L 薄膜装置における有機 EL 層の形成には蒸着法あるいは湿式法がある。蒸着法は、蒸着可能な低分子有機材料を用いる方法で、均一性及び特性が良好なデバイスが実現できる。しかしながら、材料利用率が低い、大面積対応が難しいなどの欠点を有する。湿式法は、溶液に溶解可能な高分子系有機材料を用いる方法で、簡単形成、大面積化可能、高い材料利用率の長所を持つが、溶液使用に伴う膜不均一、寿命を含めた特性が悪いなどの問題が有る。

【0003】

湿式法の工程は、有機 EL 溶液塗布工程、および溶媒乾燥工程からなる。有機 EL 溶液塗布工程にはスピンコート法、バーコート法、ブレードコート法、ロールコート法、スクリーン印刷法、インクジェットプリント法、スプレー法などが提案されている。

特に有機 EL 層形成は、従来の薄膜形成法以上の膜厚均一性が求められ、膜厚 100 nm を形成

10

20

30

40

50

する際、その不均一性を少なくとも5nm以下に抑えないと、発光むらが生ずる。この点からもより均一な薄膜形成法が求められている。ここで、溶液塗布工程において、基板上に均一に材料を供給することは可能であるが、基板面内の溶媒揮発速度むら、基板表面状態、乾燥雰囲気によって膜厚むらが生ずる。

【0004】

均一な薄膜形成法については、特開2001-351780（特許文献1）で、有機EL溶液塗布工程後に基板回転処理を行うことで平滑層形成が可能と示されている。この工程は塗布工程に加え回転工程を行うプロセス増加があり、スピンコート法で問題となる溶液流れによる放射状の筋むらが生ずる。また、特開2002-313566（特許文献2）において、前記溶媒を気化した溶媒蒸気中で行うことで溶媒蒸発時間を制御する方法が示されている。この方法では、溶媒蒸気雰囲気の制御を行う密閉環境を作製する必要がある。

10

【特許文献1】特開2001-351780

【特許文献2】特開2002-313566

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

面積ディスプレイや面光源用として、有機EL素子が盛んに研究されている。既に、簡便で短時間に大面積形成可能なスプレー法やペイント法が検討されている。しかし、溶液プロセスによる大面積有機材料塗布では、膜厚不均一が大きな問題となっていた。その為、溶液化された有機EL材料をスジむらやフォトルミネセンスむらが無く、均一で極薄膜といわれる100nm±2nmの膜厚を得る有機EL材料薄膜形成方法及び装置を提供が求められていた。

20

【課題を解決するための手段】

【0006】

溶液化された有機EL材料を塗布する手段、被塗布材料を振動させる手段、被塗布材料を必要塗布量に応じて移動させる手段とを備える装置を使用し、溶液化された有機EL材料を塗布する工程において、被塗布材料を振動させながら圧着・移動させることで、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成した。

【0007】

本発明は、溶液化された有機EL材料を含ませた塗布装置による手段、台の上に固定された被塗布材料を、 piezo素子等を用いた振動装置により上下又は左右に振動させる手段、被塗布材料を必要塗布量に応じて塗布装置に対して一定速度で移動させる移動装置、を利用して、溶液化された有機EL材料を含ませたローラー等の塗布装置に被塗布材料を振動させながら圧着・移動させることで、被塗布材料に均一で、極薄膜の有機EL材料を塗布する方法である。

30

【0008】

本発明において、溶液化された有機EL材料を塗布する手段としては、被塗布材料に溶液化された有機EL材料を塗布することができる手段であれば、特に限定されないが、例えば、ローラー、刷毛、スプレーなどによる塗布が挙げられる。好ましいものは、ローラーによる塗布である。

【0009】

本発明において、被塗布材料を振動させる手段としては、被塗布材料自体、または被塗布材料を載せる台を振動させることのできる手段であれば、特に限定されないが、例えば、piezo素子を利用した振動が挙げられる。

40

【0010】

本発明において、被塗布材料を振動させる装置の振動数は、振動数は、薄膜の材料等により適宜選択されるが、2kHz～12kHz、好ましくは3kHz～10kHzである。

また、振動装置の振幅は、薄膜の材料等により適宜選択されるが、1.5～2.5ミクロン程度、好ましくは2ミクロン程度である。

【0011】

本発明において、振動装置での被塗布材料の移動速度は、必要塗布量に応じて、適宜調節

50

されるが、例えば、必要塗布量が、厚さ100nmの場合、固定された回転ローラーに対して10cm/secある。

【0012】

図1は、溶液化された有機EL材料を塗布する手段としてローラーを使用する場合、図2は、溶液化された有機EL材料を塗布する手段としてスプレーを使用する場合の模式図である。

【発明の効果】

【0013】

従来技術の問題点を解決することで、面積ディスプレイや面光源用としての大面積有機材料塗布方法及び装置を提供することができ、有機EL材料をスジむらやフォトルミネセンスむらが無い、均一で極薄膜の素子を提供できる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

図3は、本発明の一の実施形態に係わる有機EL塗布方法に使用される有機EL材料塗布装置の構成を模式的に示す側面図である。

この有機EL材料塗布装置は、溶液化された有機EL材料を含ませた回転ローラーを固定し、 piezo素子等を用いた振動装置を利用して振動数が3kHz、6kHz及び10kHzとし、振幅が2ミクロン程度にて上下に振動させる台（ステージ）に被塗布材料を載せた被塗布装置、被塗布材料を載せたステージを必要塗布量（厚さ100nm）に応じて固定された回転ローラーに対して10cm/secで平行移動させて、溶液化された有機EL材料を含ませたローラーから被塗布材料に均一に有機EL材料を塗布させるものである。

20

以下に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【実施例】

【0015】

IZO基板上に正孔注入層poly(ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate)(PEDOT)をスピンコートした。次に、正孔輸送性ホストポリマーであるポリ(9-ビニルカルバゾール)[poly(9-vinylcarbazole:PVCz)]、電子輸送材料である2,5-ビス(1-ナフチル)-1,3,4-オキサジアゾール[2,5-bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxdiazole; BND]、緑色発光ドーパント材料であるクマリン6[coumarin6; C6]を混合したテトラヒドロフラン(THF)1wt%溶液(PVCz:BND:C6=160:40:1)を作製し、成膜製向上のためテトラリン(tetralin)を15%混入した。インク浸透ローラ下で、基板固定したステージ移動して発光層を成膜した。移動速度は10cm/s、デバイス構造はIZO/PEDOT/PVCz + BND + C6/LiF(1nm)/Al(70nm)である。最後に、LiF/Al陰極を真空蒸着で成膜した。

30

【0016】

結果は図4(a)にTHF溶媒のみの場合、図4(b)にTHF+tetralin溶液、図4(c)にTHF+tetralin溶液を使用した薄膜成形法によるフォトルミネセンス(PL)及び電圧印加による発光(EL)写真を示す。発光面積は3cm X 3cmである。THFのみの場合、膜厚ムラによるリーク電流が大きく、EL発光は得られなかった。テトラリン混入により成膜性は向上し、EL発光は得られたが、膜厚が不均一なため、輝度ムラが発生した。

40

【0017】

その為、薄膜形成法として、溶液化された有機EL材料を含ませた回転ローラーを固定し、piezo素子等を用いた振動装置を利用して振動数が3kHz、6kHz及び10kHzとし、振幅が2ミクロン程度にて上下に振動させるステージに被塗布材料を載せた被塗布装置、被塗布材料を載せたステージを必要塗布量（厚さ100nm）に応じて固定された回転ローラーに対して10cm/secで平行移動させて、溶液化された有機EL材料を含ませたローラーから被塗布材料に均一に有機EL材料を塗布させた所、膜厚均一性向上に成功した。塗布厚さを検証した所、98nm~102nmの範囲に含まれていた。

【産業上の利用可能性】

【0018】

50

5cm角の大面积で、100nmの極薄膜の有機ELの塗布が確認された。大面积の試料に対して極薄膜で均一な溶液化された有機ELを塗布することが出来、携帯電話のバックライト、ディスプレイ表示等に利用することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図1】溶液化された有機EL材料を塗布する手段としてローラーを使用する場合の模式図である。

【図2】溶液化された有機EL材料を塗布する手段としてスプレーを使用する場合の模式図である。

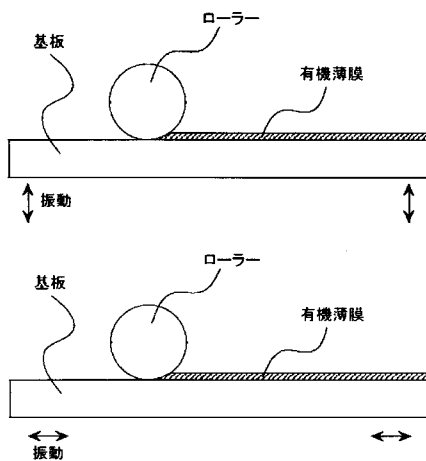
【図3】発明の一の実施形態に係わる有機EL塗布方法に使用される有機EL塗布装置の構成を模式的に示す側面図

【図4】実施例のフォトルミネセンス（PL）及び電圧印加による発光（EL）写真

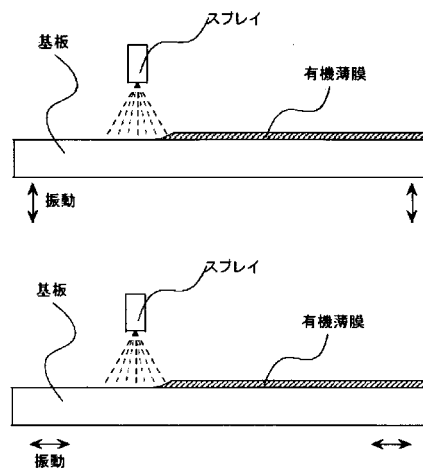
【図5】振動数および振幅を変化させた場合の実施例のフォトルミネセンスの写真

10

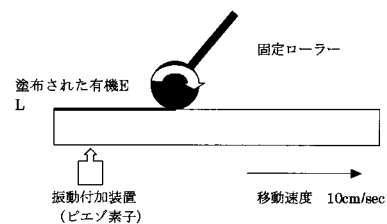
【図1】



【図2】



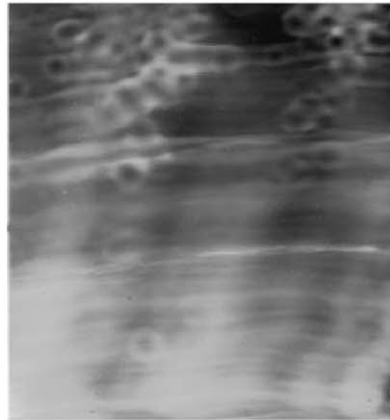
【図3】



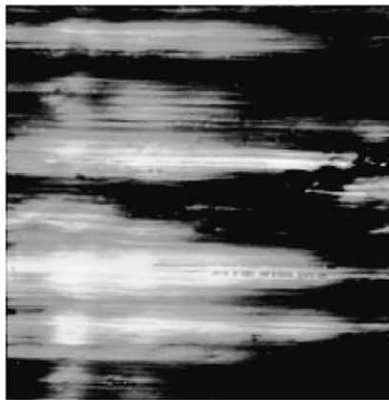
【 図 4 】

EL 写真

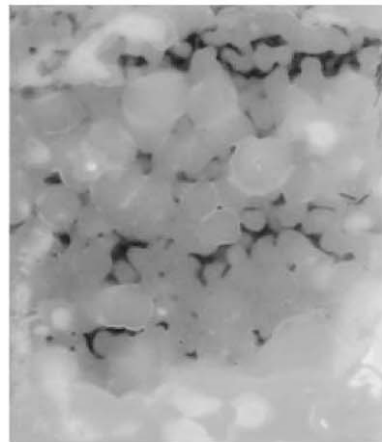
PL 写真



With piezo
3kHz
With tetralin
(c)



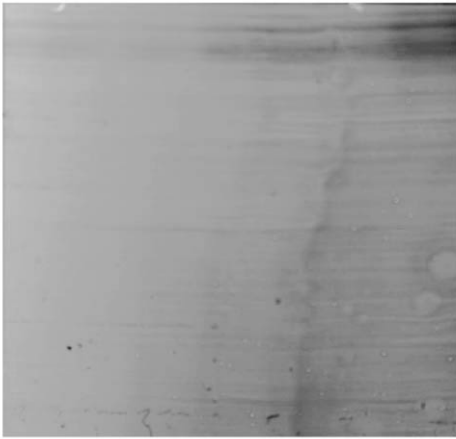
Without piezo
With tetralin
(b)



Without piezo
Without tetralin
(a)

【図 5】

(1) 振動数 10kHz、振幅 $\pm 0.9 \mu\text{m}$



(2) 振動数 3kHz、振幅 $\pm 1.8 \mu\text{m}$



(3) 振動数 100Hz、振幅 $\pm 2.4 \mu\text{m}$



专利名称(译)	有机EL材料薄膜的形成和器件		
公开(公告)号	JP2008153185A	公开(公告)日	2008-07-03
申请号	JP2007023795	申请日	2007-02-02
[标]申请(专利权)人(译)	国立大学法人富山大学		
申请(专利权)人(译)	国立大学法人富山大学		
[标]发明人	岡田 裕之 中 茂樹		
发明人	岡田 裕之 中 茂樹		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/50		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/BB03 3K107/CC33 3K107/CC42 3K107/CC45 3K107/FF00 3K107/FF15 3K107/GG06 3K107/GG35		
优先权	2006313024 2006-11-20 JP		
其他公开文献	JP4910144B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

亲切代码：提供了一种用于涂覆具有均匀厚度的大面积有机材料的方法和设备，用于诸如区域显示器和面光源的有机EL元件。— 为了在固溶的有机EL材料中获得称为均匀和非常薄的膜的 $100\text{nm} \pm 2\text{nm}$ 的膜厚度而没有条纹不均匀或不均匀的光致发光，本发明包括固溶的有机EL材料通过使用振动装置上下或左右振动诸如辊子等的施加装置，并根据必要的涂覆材料扫过待涂覆的样品放置在涂覆装置上的平台，固溶的有机EL材料一种均匀施加有机EL材料同时将待涂覆的样品压到涂覆装置如含有涂料的辊上的方法。发明背景 无

【図 3】

